

4 英寸N型4H-碳化硅衬底

产品规格书

河北同光晶体有限公司

地址:河北省保定市北三环6001号

电话: 0312-3915000 传真: 0312-3915017

4英寸N型4H-碳化硅衬底参数

等级	优 选 级+	量 产 级	研 究 级	试 片 级
直径	100.0 mm + 0.0/-0.5mm			
表面取向	4.0° 偏向< 11 20 >± 0.5°			
主定位边方向	$\{10\overline{1}0\} \pm 5.0^{\circ}$			
次定位边方向	顺时针与主定位边成90.0°±5°,硅面朝上			
主定位边长度	$32.5 \text{ mm} \pm 2.0 \text{ mm}$			
次定位边长度	$18.0~\mathrm{mm}~\pm~2.0~\mathrm{mm}$			
微管密度	$\leq 1 \text{cm}^{-2}$	≤ 5 cm ⁻²	≤ 10 cm ⁻²	≤ 50 cm ⁻²
电阻率	0.015-0.028 Ω .cm			< 0.03 Ω .cm
厚度	$350.0\mu\mathrm{m}\pm25.0\mu\mathrm{m}$			
总厚度偏差	≤ 10 µ m			≤ 15 µ m
弯曲度	≤ 25 µ m		≤ 30 µ m	
翘曲度	≤ 30 μ m ≤ 4		5 μ m	
表面粗糙度	CMP Si 面 Ra < 0.3 nm (10 μm × 10 μm)			CMP Si面 Ra < 0.5 nm
				$(10 \mu m \times 10 \mu m)$
漫射灯观测边缘缺陷/崩边	不允许		Qty.2 <1.0mm 宽度 & 深度	

^{*}规格如有变更, 恕不另行通知。

^{*}其他产品规格可按客户要求进行定制。



4英寸高纯半绝缘4H-碳化硅衬底

产品规格书

河北同光晶体有限公司

地址:河北省保定市北三环6001号

电话: 0312-3915000 传真: 0312-3915017

4英寸 高纯半绝缘 4H-碳化硅衬底参数

等级	优 选 级+	量 产 级	研 究 级	试 片 级
直径	100.0 mm + 0.0/-0.5mm			
表面取向	<0001> ± 0.2°			
主定位边方向	$\{10\overline{1}0\} \pm 5.0^{\circ}$			
次定位边方向	顺时针与主定位边成90.0°±5°,硅面朝上			
主定位边长度	32.5 mm \pm 2.0 mm			
次定位边长度	18.0 mm \pm 2.0 mm			
微管密度	$\leq 1 \text{cm}^{-2}$	≤ 5 cm ⁻²	≤ 10 cm ⁻²	≤ 50 cm ⁻²
电阻率	\geqslant 1E7 Ω .cm			(面积75%)≥ 1E7 Ω . cm
厚度	500.0μm ±25.0μm 或 350.0μm ± 25.0μm			
总厚度偏差	≤ 10 μ m			≤ 15 µ m
弯曲度	≤ 25 μ m		≤ 30 µ m	
翘曲度	≤ 30 μ m ≤ 4		.5 μ m	
表面粗糙度	CMP Si 面 Ra < 0.3 nm (10 μm × 10 μm)		CMP Si面 Ra < 0.5 nm (10 μm × 10 μm)	
漫射灯观测边缘缺陷/崩边		不允许 Qty.2 <1.0m		n 宽度 & 深度

^{*}规格如有变更, 恕不另行通知。

^{*}其他产品规格可按客户要求进行定制。



6英寸N型4H-碳化硅衬底

产品规格书

河北同光晶体有限公司

地址:河北省保定市北三环6001号

电话: 0312-3915000 传真: 0312-3915017

6英寸N型4H-碳化硅衬底参数

等级	优 选 级+	量 产 级	研 究 级	试 片 级
直径	150.0 mm \pm 0.25 mm			
表面取向	4.0° 偏向< 11 2 0 >± 0.5°			
主定位边方向	$\{10\overline{1}0\} \pm 5.0^{\circ}$			
主定位边长度	$47.5 \text{ mm} \pm 2.0 \text{ mm}$			
次定位边	无			
微管密度	$\leq 1 \text{cm}^{-2}$	≤ 5 cm ⁻²	≤ 10 cm ⁻²	≤ 50 cm ⁻²
电阻率	0.015-0.028 Ω · cm			< 0.03 Ω .cm
多型	0			≤15%
厚度	350.0 µm \pm 25.0 µm \bar{g} 500.0 µm \pm 25.0 µm			
总厚度偏差	≤ 15 µ m			≤ 20 µ m
弯曲度	≤ 40 μ m			≤ 60 µ m
翘曲度	≤ 60 μ m			
表面粗糙度	CMP Si 面 Ra < 0.3 nm (10 μm × 10 μm)		CMP Si面 Ra < 0.5 nm	
◇ 八四/11/1€/文			$(10 \mu m \times 10 \mu m)$	
漫射灯观测边缘缺陷/崩边	不	不允许 Qty. 2 <1.0mm		n 宽度 & 深度

^{*}规格如有变更, 恕不另行通知。

^{*}其他产品规格可按客户要求进行定制。



6英寸高纯半绝缘4H-碳化硅衬底

产品规格书

河北同光晶体有限公司

地址:河北省保定市北三环6001号

电话: 0312-3915000 传真: 0312-3915017

6英寸 高纯半绝缘 4H-碳化硅衬底参数

等级	优 选 级+	量 产 级	研 究 级	试 片 级
直径	150.0 mm + 0.0/-0.5mm			
表面取向	<0001> ± 0.2°			
主定位边方向	$\{10\overline{1}0\} \pm 5.0^{\circ}$			
主定位边长度	$47.5 \text{ mm} \pm 2.0 \text{ mm}$			
次定位边	无			
微管密度	$\leq 1 \text{cm}^{-2}$	≤ 5 cm ⁻²	≤ 10 cm ⁻²	≤ 50 cm ⁻²
电阻率	≥ 1E7 Ω .cm			(面积75%)≥ 1E7 Ω .cm
多型	0			≤15%
厚度	500.0μm ±25.0μm 或 350.0μm ± 25.0μm			
总厚度偏差	≤ 15 µ m			≤ 20 µ m
弯曲度	≤ 40 μ m			≤ 60 µ m
翘曲度	≤ 60 μ m			
丰工机林庆	CMP Si 面 Ra < 0.3 nm (10 μm × 10 μm)			CMP Si面 Ra < 0.5 nm
表面粗糙度				$(10 \mu m \times 10 \mu m)$
漫射灯观测边缘缺陷/崩边	——— 不	不允许 Qty.2 <1.0mm		n 宽度 & 深度

^{*}规格如有变更, 恕不另行通知。

^{*}其他产品规格可按客户要求进行定制。